

muture 主催 | Goodpatch 協力

プロダクト開発・組織変革における 顧客理解とAI活用の最前線

EPIC2026 シカゴ現地参加報告会

Google、Meta、IDEO、Visa —— 様々な組織のデザイナー／リサーチャー／実務家は、現実世界の文脈をどのようにAIに反映し、成果へ変えているか。



株式会社Muture
デザインストラテジスト
長友 裕輝



株式会社グッドパッチ
デザインテクノロジスト
黒子 知晃



株式会社丸井グループ／
株式会社Muture
執行役員
中村 紘也



株式会社Muture
戦略デザイナー
福島 麻衣

2026.11.20 金 18:00 - 19:30

丸井グループ本社（中野）

参加費無料

